

作品番号：27612672
作品タイトル：横浜機械工業団地,横浜化学工業団地周辺
作家：小野 房雄
キャプション：航空写真,晴れ
コレクション：
ソース：
撮影地：神奈川県横浜市金沢区
撮影年月日：2019年5月8日
学術名：
クレジット表記：(c)TOHAN/ Artefactory
モデルリリース：なし
プロパティリリース：なし
ピクセル数：5662px × 3779px
印刷サイズ：41.1cm × 27.4cm
データサイズ：23.6MByte
ファイル形式：JPEG